	ΙP	Н	F	N	V	ı	n	F	R	í١	I	Δ	T	۱۱	J	F
_		п		ıv			ப	_	•	ı١		_				_

Patent Number:

JP57098228

Publication date:

1982-06-18

Inventor(s):

NODA KANJI; others: 08

Applicant(s):

HISAMITSU PHARMACEUT CO INC

Requested Patent:

☐ JP57098228

Application Number: JP19800175055 19801210

Priority Number(s):

IPC Classification:

C07C39/15; C07C39/367; C07C43/205; C07C43/225

EC Classification:

Equivalents:

## Abstract

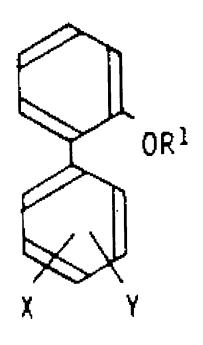
NEW MATERIAL: A compound of formulal (R<1> is H, aryl or lower alkyl; X and Y are H, CH3, halogen or CF3, except when both X and Y are H, and either one of X and Y is H, the other being 4'-bromo, 4'-chloro or 2'-fluoro). EXAMPLE:2-Methoxy-4'-fluorobiphenyl.

USE:An antimicrobial agent and an intermediate for a biphenylylacetic acid derivative having the analgesic anti-

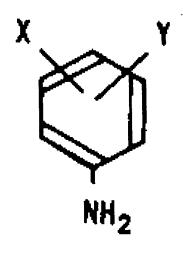
inflammatory and antipyretic actions.

PROCESS: The compound of formulalis obtained by the following methods: (A) An aniline derivative of formula II is diazotized and coupled with anisole. (B) A halogenobenzene derivative of formula III (Z is halogen) is reacted with an oalkoxyhalogenobenzene derivative in the presence of a metallic complex. (C) The compound of formula III is condensed with 2-chlorocyclohexanone and then converted into an aromatic compound.

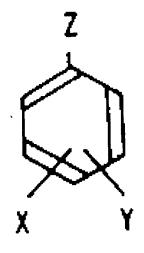
Data supplied from the esp@cenet database - I2











 ${\rm I\hspace{-.1em}I\hspace{-.1em}I}$ 

BEST AVAILABLE COPY

# (B) 日本国特許庁 (JP)

# ①特許出願公開

# ⑩公開特許公報(A)

# 昭57—98228

€Int. Cl.3		識別記号	庁内整理番号	❸公開 昭和57年(1982)6月18日						
C 07 C	39/15		6742—4H							
	39/367		6742-4H	発明の数 1						
	43/205		7419—4H	審査請求 未請求						
	43/225		7419—4H							
// A 61 K	31/045	ADZ	6408-4C							
	31/085	ADZ	6408—4 C							
C 07 C	59/52		7188—4H							
	59/56		7188—4H							
	59/64		7188—4H	(全 6 頁)						

# **匈ビフエニル誘導体**

@特 願 昭55-175055

②出 昭55(1980)12月10日

明 者 野田寛治

筑紫野市大字常松320番地の93

明 者 中川晃

鳥栖市藤木町970番地の11

⑫発 明 者 宮田悟

鳥栖市西田町103番地

明 者 野口和喜

小郡市小板井146の2

⑪出 願 人 久光製薬株式会社

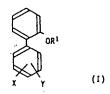
鳥栖市田代大官町408番地

最終頁に続く

1. 発明の名称 ピフェニル誘導体

2 特許請求の範囲

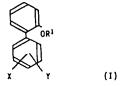
一般式(1)



(式中、 R<sup>1</sup>は水業原子, アリール基又は低級アル キル基を、 X 及び Y は相互に独立して水素原子, メチル基、ハロゲン原子又はトリフルオロメチル 基を意味する。但し、 X , Y が共に水素原子の場 合及びX,Yの一方が水素原子の時、他方が4゚ー ブロム, 4'ークロル, 2'ーフルオロ基である場合 を除く)で表わされるピフェニル誘導体。

3. 発明の詳細な説明

本発明は一般式(1)



(式中、 R<sup>1</sup>は水薬原子, アリール基又は低級アル キル共を、X及びYは相互に独立して水楽原子。 メチル茶、エチル茶、ハロゲン原子又はトリフル オロメチル基を意味する。但しX,Yが共に水素 原子の場合及び X 、 Y の一方が水素原子の時、他 方が4-プロム、4-クロル、21-フルオロ基で ある場合を除く)で扱わされるピフェニル誘導体 に関するものである。

前記一般式(I)で表わされる本発明の化合物は文 献未敬の新規化合物であり、それ自体にも抗菌作 用等の薬理作用を有する。又本発明の化合物は類 著な鎮痛作用、抗炎症作用、解熱作用を有するビ フェニリル酢酸誘導体の重要な中間体として産業 上有用な化合物である。

前記一般式(1)における R<sup>1</sup>及び X , Yについて更に 具体的に 説明すると、 R<sup>1</sup>の 低級 アルキル 禁はメチル 茶 , エチル 茶 , ローブロビル 茶 , イソブロビル 茶を、 X 及び Y のハロゲン原子は 弗 楽原子 , 塩素原子 , 奥素原子又は沃素原子を意味する。

本発明者等は先に強力な鎮痛作用、抗炎症作用及び解熱作用を有し且つ副作用の少ない化合物に2カスカーのサンー3カーピフェニルが顕著な領痛作用、抗炎症作用、解熱作用を対するの副作用が非常に少ないのう事を見い出し特許を受けるべく既に出願中である。

一般式(I)で表わされるビフェニル誘導体は消炎、 鎮痛剤として産業上有用な化合物である前記一般 式(II)で表わされるビフェニリル:酢酸誘導体の中間 体として重要な化合物である。

本発明の化合物(I)を経て2ーアルコキシー3ー ピフェニリル酢酸誘導体(II)に至る反応経路は下記 の式で示される。

ールを反応させ次いで所望により脱メチル化する 方法。

但し、X、Yは前記と同じ意味を表わす。 製造法 2

一般式Mで表わされるハロゲノベンゼン誘導体とオルトーアルコキシハロゲノベンゼン誘導体を を金麗錯体の存在下に反応させ所望により脱アル キル化する方法。

(式中、R<sup>2</sup>は水素原子又は低級アルキル基を、又R<sup>1</sup>及びX,Yは削記と同様の意味を有する)。

次に本発明の化合物の製造法について説明する。本発明の化合物は下記に示す製造法によって製造する事ができるが勿論これらの製造法は一例にすぎず当然他の化学的類似法によっても製造できるものである。

#### 製造法 1

一般式側で表わされるアニリン誘導体とアニソ

但し、2はハロゲン原子を、R<sup>1</sup>、X、Yは削記と同じ意味を表わす。

## 製造法 3

一般式Mで表わされるハロゲノベンゼン誘導体と2ークロルシクロヘキサノンとを縮合させ次いで芳香化する方法。

但し、 Z はハロゲン原子を、 X , Y は前記と同じ意味を表わす。

#### 製造法 4

一般式Mで表わされるハロゲノベンゼン誘導体と一般式(V)で扱わされる2ーアルコキシシクロへキサノンとを縮合させ次いで脱水後芳香化する方法。

phine) palladium (II) 」、(palladium Tetra Kis (triphenyl La th palladium (III) 」、(palladium Tetra Kis (triphenyl La th palladium (III) 」、(La th palladium Tetra Kis (triphenyl La th palladium Tetr

製造法 3 で示される方法は一般式Mで示される
ハロゲノベンゼン誘導体と 2 ークロルンクロヘキサノンとを脱水したエチルエーテルあるいはテトラヒドロフラン等のエーテル系名媒中グリニヤール反応し得られた 2 一置換フェニルシクロヘキサノンを無水酢酸及び酢酸中硫酸と反応させ芳香化し次いで加水分解するものである。

製造法 4 で示される方法は一般式 Mで示される ハロゲノベンゼン誘導体と 2 ーアルコキシシクロ ヘキサノンとを無水エチルエーテル、テトラヒド ロフラン等のエーテル系 A 媒中、グリニヤール 反 応し、得られた 2 ーアルコキシシクロへキサノー 但し、2はハロゲン原子を、R<sup>1</sup>及び X 、 Y は前記と同じ意味を表わす。

次に、当該製造法について更に具体的に説明する。

製造法1で示される方法は一般式側で示される
アニリン誘導体を低温下好ましくは5°~-5℃に
てジアソ化し水酸化ナトリウム、水酸化カリウム
等を用いてアニソールとカップリングを行な
は所望により得られた2ーメトキシビフェニル誘導体(I)を臭化水素酸あるいは酢酸一臭化水素酸
の混合溶液中撹拌下2~15時間 園流することにより脱メチル化するものである。

製造法2で示される方法は一般式Mで示される ハロゲノベンゼン誘導体とオルトーアルコキシハロゲノベンゼン誘導体とをパラジウムあるいはニッケル等の金属ホスフィン錯体例えば { Dichloro (1.3 - bis(diphenyl phosphino) propane } Nickel(II) }, { [ Iodo (p - fluorophenyl) bis (triphenyl phosphine) palladium(II) } , [ Iodo (phenyl) bis (triphenyl phos -

ル誘導体を競骸、パラトルエンスルホン酸等の脱水剤を用いて脱水し、2ーアルコキシシクロヘキセン誘導体とした後、気相又は液相中でパラジウム又は白金触媒存在下に200~400での温度で接触脱水業することにより芳香化するか又はイオウ、白金、セレン等の脱水素剤の存在下加熱することによって芳香化するものである。

以下に実施例及び参考例を示し、本発明を更に 具体的に説明する。

#### 実施例1

 ルー石油エーテルから再結晶して無色プリズム晶の 2 ーメトキシー 4'ーフルオロビフェニル 1 3 3 9 を得た。

この物質の融点及びマススペットルの親イオン は次の通りであった。

融 点: 64~65℃

マススペクトルの親イオン (m/e): 202

#### 実施例 2

2 ーメトキシー4'ーフルオロピフェニル100 9 を酢酸 3 7 0 ×1に溶解した溶液に 4 7 % 奥化水 素酸 5 6 0 ×1を加え撹拌下 1 5 時間 遠流 した。 反応 応移了後、イソプロピルエーテルにて抽出した充分 水洗いした後エーテル暦を硫酸マグネシウムにて 脱水しエーテルを留去して得られた 油状物をイソ プロピルエーテルー石油エーテルから再結晶 ボーブリズム晶の 2 ーヒドロキシー 4 ーフルオロ ピフェニル709を得た。

この物質の触点、赤外線吸収スペクトル及びマススペクトルの観イオンは次の通りであった。

着させジクロルメタンー n ー へ キサン ( 2 : 1 ) で 流出させ て 得 られた 油 状 物 を イ ソ プロ ピルエー テルー石 油 エーテルから 再 結晶 さ せて 無 色 ブリズ ム 晶 の 4 ー フルオロー 2 ー ヒ ドロ キ シ ピ フェ ニ ル 3.5 9 を 得 た 。

この物質の触点は次の通りであった。

融 点: 46~47℃

#### 実施例 4

pーブロムフルオロベンゼン39を無水エチルエーテル20元に溶解しこれに金属マグネシウム450元を加え加熱して溶解させグリニャール試薬を作った。別にオルトーブロムアニソール49を脱水エチルエーテル20元に溶解しこれに{Dichloro[(1,3-diphenyl phosphino) propane] Nickel(II)}
20号を加え窒素ガス芬囲気中で先のグリニャール試薬を滴下し、20時間還流した。反応終了後5系硫酸50元を加えエーテル50元で抽出した。エーテル簡は水洗いした後硫酸マグネシウムで脱水しエーテルを被圧下に留去して得た油状物をシ

**融** 点: 46~47℃

赤外線吸収スペクトル vOH : 3 2 9 0 cm<sup>-1</sup>

マススペクトルの親イオン (m/e): 188

# 実施例3

リカゲルを充填したカラムに吸着させ塩化メチレンー n ー へ キサン (1:1) で 流出して 得られた油状物をイソプロピルエーテルー石油エーテルから 再結晶して 無色 ブリズム 晶の 4 ー フルオロー 2 ーメトキシビフェニル 1.5 9 を 得た。

#### 実施例 5

2 - メトキシー 1 - (4'-フルオロフェニル)
- 1 - シクロヘキセン 4.0 9に オウ末 1.7 9を
加えて 2 1 0 Cにて 4 時間加熱した。 冷後で 質 ンで希釈し、 炭酸ナトリウム水溶液と水とで 順次 洗浄後水分と溶媒を留去し残留物を 真空放 供た油状物をイソプロピルエーテルー石油エーテルから再結晶して無色プリズム晶の 4'-フルオローメトキシピフェニル 2.1 9を得た。

#### 実施例 6

反応無媒に [ Iodo ( phenyl ) bis ( triphenyl phosphine )
palladium (II) ] を用いて実施例 5 と阿様の方法にて
グリニヤール反応を行ない同様に 4 ーフルオロー

2-メトキシビフェニルを合成した。

#### 

. . . .

この物質の触点及び赤外線吸収スペクトルは次 の通りであった。

融 点: 61~62℃

赤外線吸収スペクトル vc=0 : 1700 cm <sup>-1</sup>

以に俗解しパラトルエンスルホン酸 5 0 0 9 を加えデーンスタークの脱水装置を用いて 1 5 時間遺流した。 反応終了後ベンゼン庵を水洗い し硫酸マグネシウムで脱水した後、波圧下にベンゼンを留去して 2 ーメトキシー1 ー (4'ーフルオロフェニル) ー 1 ーシクロヘキセン 4.0 9 を得た。

実施例1~6及び参考例1~3の方法に準じて次の化合物を得た。

3 − トリフ;ルオロメチルフェニル−2 − メトキシピフェニル

4'ートリフルオロメチルフェニルー2ーヒドロ ・ キシピフェニル

4-トリフルオロメチルフェニルー2-メトキ シピフェニル

#### **参考例 2**

#### 参考例 3

2 - メトキシー1 - (4'-フルオロフェニル) -1 - シクロヘキサノール 5 9 をベンゼン1 0 0

2',4'ージフルオロフェニルー2ーヒドロキシビ

2',4'ージフルオロフェニルー2ーメトキッピフェニル

4'-メチルフェニル-2-ヒドロキシビフェニル・

4'-メチルフェニルー2-メトキシビフェニル 2',6'-ジクロルフェニルー2-メトキシビフェ = ル

2', 6' - ジクロルフェニルー 2 - ヒドロキシビフェニル

3

# 第1頁の続き

⑩発 明 者 井上寿孝 大川市北酒見947

⑦発 明 者 辻正義 鳥栖市蔵上町26-1

⑦発 明 者 青木哲雄 佐賀県三養基郡基山町大字小倉 668-2

⑦発 明 者 溝口威伸 鳥栖市桜町1175の3番地

②発明者井出博之 福岡市中央区平尾4丁目10の11